

Contents lists available at ScienceDirect

Engineering

journal homepage: www.elsevier.com/locate/eng

Views & Comments

封装天线技术

张跃平

School of Electrical and Electronic Engineering, Nangyang Technological University, Singapore 639798, Singapore

1. 引言

自20世纪90年代中期以来, 互补金属氧化物半导体 (CMOS)已经成为无线革命的技术驱动力[1], 实现了蓝 牙无线电、60 GHz无线电和79 GHz 雷达的系统级芯片 (SoC)集成。事实上, CMOS 目前在第五代(5G)新无 线电(NR)半导体技术中占据主导地位[2]。

封装天线(AiP)概念旨在为新兴的无线SoC或单芯 片无线电提供很好的天线解决方案[3]。它探索了基于封 装材料和工艺将天线或阵列(或多个天线或阵列)与无线 芯片(或多个芯片)集成在封装内实现系统级无线功能。 在AiP概念中,研究人员首次将辐射功能引入到芯片封装 中。因此,它丰富和提升了系统级封装(SiP)概念的完 整性[4-5]。如今,AiP是毫米波(mmWave)5G NR的首 选天线和封装技术[6]。

天线具有独特的辐射特性,使得无线通信和检测 的实现成为可能。在射频(RF)频段,如何在保持辐 射效率的同时缩小天线尺寸成为一项具有挑战性的任 务;相比之下,在毫米波频段,难点在于如何将芯片 与阵列元件之间互连的插入损耗降到最低。AiP技术为 这些挑战提供了一个简明的解决方案。因此,它从本 质上改变了用于无线应用的无线电和雷达的设计和 实现[7]。

2. 设计考虑

无线电和雷达设计的第一个改变是激励电子设计自动 化公司开发协同设计平台, 使设计人员能够在设计和实现 期间考虑对天线和芯片在封装中进行无缝集成[8]。AiP技 术为天线和电路的设计创造了更大的自由空间: ①可以消 除天线与电路之间 50 Ω 接口的约束。50 Ω 的标准是针对 使用同轴电缆连接或测量的分离天线和电路定下来的。 AiP 是一种集成结构,其中利用传输线、通孔和凸点进行 互连。②金属氧化物半导体(MOS)晶体管是AiP中最重 要的有源器件。它在电路中充当开关或电流源。发射/接 收开关是连接到天线的电路。研究人员已经开发了一种新 的带有全波电磁求解器[如高频电磁结构仿真软件 (HFSS)]的天线和开关协同设计方法,该方法将 MOS 晶 体管视为一个导通电阻或开路电容的无源结构。此外,该 方法正被推广到天线和基于开关功率放大器的协同设计 中。③如果需要将 MOS 晶体管建模为电流源,则必须使 用电路仿真器进行协同设计,如Cadence AWR Microwave Office。电路仿真器依靠的是紧凑的电路模型。因此,构 建一个AiP的电路模型是至关重要的[9]。事实证明,该电 路模型可以通过物理方法推导,也可以用数值方法提取。 ④电感器通常用于与MOS晶体管的寄生电容谐振。然而, 由于电感体积大且有损耗,因此最好避免使用它们。以一 个典型的低噪声放大器为例,传统的设计使用两个片上电

Engineering

^{2095-8099/© 2021} THE AUTHORS. Published by Elsevier LTD on behalf of Chinese Academy of Engineering and Higher Education Press Limited Company. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 英文原文:Engineering 2022, 11(4): 18–20

引用本文: Yueping. Zhang. Antenna-in-Package (AiP) Technology. Engineering, https://doi.org/10.1016/j.eng.2021.08.012

感,而协同设计能够取代电感的方式包括通过探索键合线 电感或使天线具有电感特性(而不是 50 Ω),以抵消低噪 声放大器中MOS晶体管的电容效应。

3. 大批量生产和测试

AiP技术促进了新材料和新工艺的发展[10]。笔者所 说的新材料是指天然材料,而不是超材料。尽管如此, 在过去的20年里,超材料也引起了研究人员极大的研究 兴趣。一些使用超材料的AiP设计也得到了尝试。据研究 人员观察发现,使用高阻抗表面作为人工磁导体,可以获 得薄剖面和低背向辐射[11]。然而,基于超材料的AiP由 于成本高的原因而很少被工业界采用。为了减少表面波和 提高天线辐射效率,开发了在低温共烧陶瓷(LTCC)材 料中嵌入空气腔或穿透空气孔的非标准工艺,对AiP进行 大批量生产 (HVM)。三星和英特尔分别探索了高密度互 连(HDI)材料和工艺,用于60 GHz无线电AiP的大规模 生产。国际商用机器公司(IBM)使用有机材料开发了表 面层合电路板(SLC)工艺,用于毫米波5GNR基站大型 AiP的HVM [12]。上述HDI和SLC都采用了平衡式基片。 专门为低成本生产AiP开发了一种新型HDI工艺,实现了 非平衡式基片。英飞凌公司获得的专利是关于嵌入式晶圆 级封装工艺(eWLB)技术,与LTCC、HDI和SLC存在本 质的区别; eWLB的特点是无层压基片, 但是有一个铜再 分布层[13]。它已被证明是一种大批量生产小型AiP的替代 方法[14]。然而,单一的再分布层限制了通过eWLB实现 复杂的AiP。为了获得更多的再分布层,台湾积体电路制 造股份有限公司(TSMC)开发了InFO, 它将馈电网络布 置在封装底部的再分布层,将天线元件布置在封装顶部的 再分布层。因此, InFO-AiP可以为5G NR终端生产外形尺 寸更小、增益更高的AiP [15]。SJ半导体公司(SJSemi) 开发了 SmartAiP 技术,该技术提供了超高铜垂直互连、多 层双面细节距再分布层、晶圆级多层精密对准天线等。 SmartAiP通过提供24~43 GHz的超宽带解决方案,以适应 全球不同国家分配的各种频谱,从而展现了其低插入损耗 的优势[16]。此外, AiP面临的一个严重问题是电磁干扰 (EMI)。使用激光开槽、浆料填充和金属涂层的共形屏蔽 和隔层屏蔽可以有效抑制AiP中EMI的产生。

AiP技术将天线和封装的测量提升到一个前所未有的 水平。研究人员正在为AiP开发和改进新的测试方法和设 备。基于探针的天线测量设备已成为在实验室中准确表征 AiP的必要装置[17]。这种装置使用地-信号-地(GSG)探 针为AiP馈电,并使用标准增益天线在远场距离围绕AiP 旋转以测量辐射方向图。目前,研究人员已经设计背向和 弯曲探针技术,以最大限度地减少探针对辐射的影响及传 统探针反射造成的阻挡和扰动,从而扩大了动态范围。在 生产线上对 AiP 进行快速测试需要使用带有 OTA 系统的 自动化测试设备 (ATE) [18]。OTA 系统可以配置在远 场、辐射近场和感应近场。研究发现,辐射近场在复杂性 和成本方面对大批量 AiP 测试具有显著优势。

4. 应用

AiP 技术具有广泛的应用,如2.4 GHz 的物联网, 60 GHz 的虚拟现实、增强现实和手势识别,以及79 GHz 的汽车雷达。然而,AiP 技术真正具有突破性的应用是在 28 GHz 和 39 GHz 的 5G NR 智能手机方面。图1展示了手 机天线的演变和可能的发展趋势。关于该图,笔者特别强 调,无论是现在还是将来,整体天线和集成天线都会在智 能手机中共存。



研究人员将继续探索 AiP 技术在新领域的应用;例如,AiP 技术已经开始渗透到无创健康监测的医疗领域中。然而,由于在医疗领域的应用中产品的认正周期比较长,因此该领域的进入门槛很高。除此之外,AiP 技术在基于毫米波5G 的工业互联网中的应用具有巨大的潜力。

5. 结论

综上所述,AiP技术不再是一种选择性技术;它目前 是无线SoC的必选技术。该技术将对天线和封装行业产生 巨大的影响。传统的天线行业必将会失去一些业务,而外 包半导体组装和测试(OSAT)公司将首次把相关业务扩 展到天线领域。未来,AiP技术将在实现非常大规模的天 线集成方面发挥重要作用。该技术还将被用来提高片上天 线技术的太赫兹天线性能[19]。

References

- [1] Abidi AA. RF CMOS come of age. IEEE Microw Mag 2003;4(4):47-60.
- [2] Dunworth JD, Homayoun A, Ku BH, Ou YC, Chakraborty K, Liu G, et al. A 28 GHz BULK-CMOS dual-polarization phased-array transceiver with 24

channels for 5G user and basestation equipment. In: Proceedings of 2018 IEEE International Solid-State Circuits Conference; 2018 Feb 11–15; San Francisco, CA, USA; 2018. p. 70–2.

- [3] Zhang YP. Antenna-in-package technology: its early development. IEEE Antennas Propag Mag 2019;61(3):111–8.
- [4] Liu D, Zhang YP. Integration of array antennas in chip package for 60-GHz radios. Proc IEEE 2012;100(7):2364–71.
- [5] Zhang YP, Sun M, Liu D, Lu Y. Dual grid array antennas in a thin-profile package for flip-chip interconnection to highly integrated 60-GHz radios. IEEE T Antenna Propag 2011;59(4):1191–9.
- [6] Elisabeth S, Malaquin C. Antenna in Package (AiP): disrupting wireless communication and HMI. Chip Scale Rev 2020;24(1):4–7.
- [7] Rappaport TS, Heath Jr RW, Daniels RC, Murdock JN. Millimeter wave wireless communication. New York: Pentice-Hall; 2015.
- [8] Issakov V, Wojnowski M, Knapp H, Trotta S, Forstner HP, Pressel K, et al. Cosimulation and co-design of chip-package-board interfaces in highlyintegrated RF systems. In: Proceedings of 2016 IEEE Bipolar/BiCMOS Circuits and Technology Meeting (BCTM); 2016 Sep 25–27; New Brunswick, NJ, USA; 2016. p. 94–101.
- [9] Wang JJ, Zhang YP, Chua KM, Lu ACW. Circuit model of microstrip patch antenna on ceramic land grid array package for antenna-chip codesign of highly integrated RF transceivers. IEEE T Antenna Propag 2005;53(12):3877–83.
- [10] Zhang YP, Mao JF. An overview of the development of antenna-in-package technology for highly integrated wireless devices. Proc IEEE 2019; 107(11): 2265–80.
- [11] Kyriazidou CA, Contopanagos HF, Alexopoulos NG. Space-frequency projection of planar AMCs on integrated antennas for 60 GHz radios. IEEE T

Antenna Propag 2012;60(4):1899-909.

- [12] Liu D, Gu X, Baks CW, Valdes-Garcia A. Antenna-in-package design considerations for Ka-band 5G communication applications. IEEE T Antenna Propag 2017;65(12):6372–9.
- [13] Brunnbauer M, Fürgut E, Beer G, Meyer T. Embedded wafer level ball grid array(eWLB). In: Proceedings of 2006 8th Electronics Packaging Technology Conference; 2006 Dec 6–8; Singapore; 2006.
- [14] Nasr I, Jungmaier R, Baheti A, Noppeney D, Bal JS, Wojnowski M, et al. A highly integrated 60 GHz 6-channel transceiver with antenna in package for smart sensing and short-range communications. IEEE J Solid-St Circ 2016;51 (9):2066–76.
- [15] Tsai CH, Hsu CW, Kao KY, Tang TC, Lu CL, Wu KC, et al. Fabrication and characterization of millimeter wave 3D InFO dipole antenna array integrated with CMOS front-end circuits. In: Proceedings of 2019 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM); 2019 Dec 7–11; San Francisco, CA, USA; 2019.
- [16] Yu B, Qian Z, Lin C, Lin J, Zhang YP, Yang G, et al. A wideband mmWave antenna in fan-out wafer level packaging with tall vertical interconnects for 5G wireless communication. IEEE T Antenna Propag 2021;69(10):6906–11.
- [17] Zheng Z, Zhang YP, Shi L, Wu L, Mao JF. An overview of probe-based millimetre-wave/terahertz far-field antenna measurement setups. IEEE Antennas Propag Mag 2021;63(2):63–118.
- [18] Moreira J. Testing AiP modules in high-volume production for 5G applications. Chip Scale Rev 2020;24(6):31–6.
- [19] Zhang YP, Liu D. Antenna-on-chip and antenna-in-package solutions to highly integrated millimeter-wave devices for wireless communications. IEEE T Antenna Propag 2009;57(10):2830–41.